# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-367538

(43) Date of publication of application: 18.12.1992

(51)Int.CI.

CO3C 10/12

CO4B 35/18 G02B 5/08

(21)Application number: 03-031314

(71)Applicant: OKAMOTO GLASS KK

(22)Date of filing:

01.02.1991

(72)Inventor: MUKAI KEIICHI

HAYASHI SADAKICHI

TAMAOKI JUN KIKUTSUKI KOUJI

# (54) HEAT-RESISTANT CERAMICS MOLDING AND PRODUCTION THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a heat-resistant ceramics molding suitable as a reflecting mirror base, having essentially ≤0.03μm average surface roughness.

CONSTITUTION: A glass molding comprising 50-60wt.% SiO2, 18-30wt.% Al2O3, 3-8wt.% Li2O, 3-5wt.% TiO2+ZrO2, ≤8wt.% total amount of P2O5 and(or) B2O3, 0.3-7.0wt.% RO (R is Mg, Ca, Zn, Pb or V) and  $\leq$ 3.0wt.% R2O (R is K or Na) is heat-treated and a BN-spodumene solid solution or  $\beta$ eucryptite is formed to give a heat-resistant ceramics molding having essential surface smoothness.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平4-367538

(43)公開日 平成4年(1992)12月18日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup> C 0 3 C		識別記号	庁内整理番号 6971-4G	FI	技術表示箇所
C 0 4 B	•	Α	8924-4G		
G 0 2 B	5/08	Α	7316-2K		

# 審査請求 未請求 請求項の数3(全 5 頁)

(21)出願番号	<b>特願平3-31314</b>	(71)出願人 391007851
		岡本硝子株式会社
(22)出顧日	平成3年(1991)2月1日	千葉県柏市十余二380番地
		(72)発明者 向井 敬一
		千葉県松戸市二つ木二葉町204-17
		(72)発明者 林 貞吉
		千葉県流山市平方原新田200
		(72)発明者 玉匱 純
		千葉県柏市豊四季台1-1-1-20
		(72)発明者 菊月 康二
		千葉県流山市東深井724-21
		(74)代理人 弁理士 板井 一職

# (54) 【発明の名称】 耐熱性セラミツクス成形体及びその製造法

# (57)【要約】

【構成】 SiO<sub>2</sub> 50~65重量%、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 18~30重量%、Li<sub>2</sub>O 3~8重量%、TiO<sub>2</sub>+ZrO<sub>2</sub> 3~5重量%、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>および(または)B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を合計量で8重量%以下、RO(ただしRはMg、Ca、Zn、PbまたはV)0.3~7.0重量%、R<sub>2</sub>O(ただしRはKまたはNa)3.0重量%以下のガラスの成形体を熱処理して $\beta$ -スポジュウメン固溶体または $\beta$ -ユークリプタイト固溶体を生成させ、本質的に表面平滑な耐熱性セラミックス成形体を得る。

【効果】表面の平均粗さが本質的に 0.03 μ m以下の、 反射鏡基材として好適な耐熱性セラミックス成形体が得られる。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 マグネシウム、カルシウム、亜鉛、鉛、およびパナジウムからなる群から選ばれた金属の1種以上を酸化物として $0.5\sim7.0$  重量%含有する $\beta-$ スポジュウメン固溶体もしくは $\beta-$ ユークリプタイト固溶体からなり、表面の平均粗さが本質的に0.03  $\mu$ m以下であることを特徴とする耐熱性セラミックス成形体。

【請求項2】 酸化物組成が $SiO_2$   $50\sim65$  重量 %、 $Al_2O_3$   $18\sim30$  重量%、 $Li_2O$   $3\sim8$  重量 %、 $TiO_2+2rO_2$   $3\sim5$  重量%、 $P_2O_3$  および(ま 10 たは)  $B_2O_3$  を合計量で8 重量%以下、RO (ただし R はマグネシウム、カルシウム、亜鉛、鉛、およびパナジウムからなる群から選ばれた金属原子を表す)  $0.3\sim7.0$  重量%、 $R_2O$  (ただし R はカリウム原子またはナトリウム原子を表す) 3.0 重量%以下のガラスを成形し、得られたガラス成形体を、上記ガラスの変形温度以下の温度で熱処理して結晶核を生成させた後、昇温して $\beta-$ スポジュウメン固溶体または $\beta-$ ユークリプタイト固溶体を生成させることを特徴とする表面平滑な耐熱性セラミックス成形体の製造法。

【請求項3】 マグネシウム、カルシウム、亜鉛、鉛、 およびパナジウムからなる群から選ばれた金属の酸化物 の1種以上を $0.3\sim7.0$ 重量%含有する $\beta-$ スポジュウメン固溶体もしくは $\beta-$ ユークリプタイト固溶体から なり表面の平均粗さが本質的に $0.03\mu$ m以下であることを特徴とする反射鏡基材。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、表面の平滑性が良好な 耐熱性セラミックス成形体およびその製造法に関するも 30 のである。本発明はまた、耐熱性が良く高温度での使用 に耐える反射鏡基材に関するものである。

[0002]

【従来の技術】照明装置、映写機等の光源ランプは、そ れが高輝度のものになるほど発熱も著しく、したがっ て、ランプと組み合わせて使用される反射鏡の温度上昇 も激しい。特に、近年はランプの高輝度化と小型化が多 くの分野で進んでおり、反射鏡部分で550℃を超える こともあるようになった。反射鏡は基材とその表面にコ ーティングされた反射膜からなり、そのいずれもが反射 40 鏡の耐熱性を支配することは言うまでもないが、基材部 分の耐熱性について考えると、最高使用温度と耐熱衝撃 性の二つが重要である。基材としてよく使われるガラス の場合、最高使用温度は転移点以下の温度となるため、 最高度の耐熱性を有するパイレックス級ガラスでも55 0℃以下でしか使用できず、耐熱衝撃性はムク棒(直径 5 mm) による試験でも温度差250℃が限界であるか ら、上述のような苛酷な条件では安心して使用すること ができない。また、基材の耐熱限界によってランプや反 射鏡の小型化が制限されてしまうことになる。

2

【0003】より耐熱性の高い材料としては石英ガラス があるが、このガラスは成形加工が容易でなく、量産が 困難できわめて高価なものとなる欠点がある。セラミッ クスは、一般に耐熱性は優れているが、十分な光学特性 を備えた反射鏡を製造するのに必要な高精度曲面を形成 することが難しく、また表面平滑性にも問題があり、反 射鏡基材として実用化された例はない。Li2O、Al2O 3およびSiO2の3成分を基本成分とする低熱膨張率ガ ラスを熱処理してβ-スポジュウメン固溶体(Li<sub>2</sub>O- $Al_2O_3 - 4SiO_2$ ) または $\beta - ユークリプタイト固溶$ 体 (Li<sub>2</sub>O-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-2SiO<sub>2</sub>) を生じさせることに より得られるセラミックス(いわゆる結晶化ガラス) は、優れた耐熱性を有し、また反射鏡基材とするのに必 要な成形および研磨は結晶化させる前のガラスの段階で 容易に行うことができるので、反射鏡基材として好まし い材料である。しかしながら、ガラスの段階でいかに平 滑に仕上げておいた表面も結晶化にともない粗面化して しまうことが、反射鏡基材として利用する場合の欠点と なる。すなわち、反射鏡基材に真空蒸着等の手段でコー 20 ティングされる多層反射膜は全体でも2μπ程度の薄い ものであるから、基材の表面が平滑性が悪いと反射膜も また平滑にならず、反射率の高い反射膜は得られない が、従来の結晶化ガラスの表面は平均粗さが 0.1 μ前 後、場所によっては0.5μを超える粗さであるから、 高反射率反射鏡の基材として使用することはできなかっ た(パイレックスガラス系反射鏡基材の研磨された反射 面の平均粗さは通常0.001~0.003μπ程度であ る。ただし、"平均粗さ"はJIS B0601の「中 心線平均粗さRa」である。)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上述のように反射鏡基材として有利な性質を備えているにもかかわらず表面の平滑度が不十分なために高反射率反射鏡の基材として使用することができなかった結晶化ガラス製品の表面平滑性を改良することにある。本発明の他の目的は、反射鏡基材以外の用途にも有用な、本質的に平滑な光沢表面を有する結晶化ガラス系耐熱性セラミックス成形体およびその製造法を提供することにある。 【0005】

40 【課題を解決するための手段】本発明が提供することに成功した耐熱性セラミックス成形体およびそれよりなる反射鏡基材は、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、鉛、およびパナジウムからなる群から選ばれた金属の1種以上を酸化物として0.3~7.0%(重量%;以下同じ)含有するβ-スポジュウメン固溶体もしくはβ-ユークリプタイト固溶体からなり、その表面の平均粗さが本質的に0.03μm以下であることを特徴とする。ここで、"平均粗さが本質的に0.03μm以下である"とは、β-スポジュウメン固溶体もしくはβ-ユークリプタイト50 固溶体を生成させる結晶化処理後いかなる研磨処理も施

されていない本来の表面が 0.03 μ μ以下の平均粗さを 示すことをいう。

【0006】本発明はまた、酸化物組成がSiO2 50 ~65%, Al2O3 18~30%, Li2O 3~8%, TiO2+ZrO23~5%、P2O6および(または) B2 Osを合計量で8重量%以下、RO(ただしRはマグネ シウム、カルシウム、亜鉛、鉛、およびパナジウムから なる群から選ばれた金属原子を表す) 0.3~7.0%、 R2O(ただしRはカリウム原子またはナトリウム原子 を表す) 3.0%以下のガラスを成形し、得られたガラ 10 ス成形体を、上記ガラスの変形温度以下の温度で熱処理 して結晶核を生成させた後、昇温してβ-スポジュウメ ン固溶体またはβ-ユークリプタイト固溶体を生成させ ることを特徴とする上記表面平滑な耐熱性セラミックス 成形体の製造法を提供するものである。ただし、直径5 mm、長さ30mmの丸棒状にしたガラスを垂直に支持し、 頂部より5gの荷重をかけた状態で毎分5℃の昇温速度 で温度を上昇させたとき試料棒が曲がり始める温度をガ ラスの変形温度とする。

#### [0007]

【作用】マグネシウム、カルシウム、亜鉛、鉛、パナジ ウムからなる群から選ばれた金属の1種以上を酸化物と して 0.3~7.0%含有するβ-スポジュウメン固溶体 もしくはB-ユークリプタイト固溶体からなり、表面の 平均粗さが本質的に 0.03 μ μ 以下である本発明のセラ ミックス成形体は、β-スポジュウメン固溶体またはβ -ユークリプタイト固溶体からなる結晶化ガラス特有の 優れた耐熱性を示すとともに、本質的に優れた表面平滑 性により、困難な研磨仕上げを要することなしに、反射 鏡基材等、耐熱性と高度の表面平滑性を要求される分野 30 に使用することができる。以下、上記セラミックス成形 体の製造法を工程順に説明しながら本発明につき詳述す る。

【0008】まず、酸化物組成がSiOz 50~65 %, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 18~30%, Li<sub>2</sub>O 5~8%, TiO<sub>2</sub> +ZrO2 3~5%、P2O3および(または) B2O3を 合計量で8%以下、RO(ただしRはマグネシウム、カ ルシウム、亜鉛、鉛、パナジウムからなる群から選ばれ た金属原子を表す) 0.3~7.0%、R<sub>2</sub>O(ただしR はカリウム原子またはナトリウム原子を表す)3.0% 40 以下のガラスを得るのに必要な原料鉱物を用意し、これ をガラス製造の常法に従って粉砕、混合し、さらに加熱 して溶融状態で混合することによりガラス化させる。上 記ガラス組成の特徴の第一は、従来のこの種ガラスと比 べて溶融温度がやや低いことであり、このため、約15 00℃以下の温度で溶融してガラス化させることができ る。RO成分の配合は、表面平滑性のよい製品を得るの に特に重要な意味を持ち、高反射率反射鏡の基材になり 得るような表面平滑性のよい結晶化ガラス製品は適量の RO成分を配合しかつ後述するやや低い温度で結晶化を 50 るには結晶化工程において約900~1200℃という

進めることによって初めて製造可能である。RO成分と して特に好ましいのは、PbOおよびVOである。

【0009】その他の成分の比率も、本発明の目的を達 成するためには上記範囲に限定される。SiO2は、50 %未満ではガラスが成形中に失透し易く、65%を超え ると溶融が困難になる。Al2O3は17%未満では熱膨 張係数が大きくなって耐熱衝撃性が悪くなり、30%を 超えると溶融が困難になる。Li2Oは、3%未満では溶 融が困難であり、8%を超えると熱膨張係数が大きくな りすぎる。TiOzおよびZrOzは結晶核形成剤として配 合される成分であって、これらの合計量が3%未満では 結晶化に時間がかかりすぎるが、5%を超えると、溶融 が困難になるとともにガラス成形中に失透を起こしやす くなる。その他、P2O5、B2O3、およびR2Oは溶融 性と作業性の向上に有効な成分であるが、多すぎると、 失透、ガラス成形体の変形等、好ましくない結果を生じ るので、過剰量の配合は避ける。P2O5およびB2O 3は、単独では5%を超えないことが望ましい。

【0010】得られたガラスは、通常のガラスの場合と 同様に、プロー法、プレス法、ロール法、キャスト法 等、任意の方法で、所定の形状に成形する。その後、成 形精度および表面平滑度を重要視する部分、たとえば反 射鏡基材とする場合における反射膜コーティング面に は、必要に応じて研磨仕上げを施す。次いでガラス成形 体を加熱炉に入れ、結晶化のための二段の熱処理を施 す。第一段の熱処理は、 $\beta$ -ユークリプタイトまたは $\beta$ - スポジュウメンの微結晶を均一に生成させるための、 結晶核形成工程である。熱処理を二段に分けて行うこと により均一な微結晶を生じさせることは従来の結晶化ガ ラス製造法においても行われているが、従来の製造法に おける第一段熱処理ではもっぱら結晶核生成促進の観点 からのみ条件が選ばれて通常750~800℃に達する 高温で行われている。これに対し、本発明の製造法にお いては、ここでの処理温度を上記組成のガラスの変形温 度(標準的な組成のもので約450~650℃)よりも 低い温度、望ましくは約50~100℃低い温度にする ので、第一段熱処理温度が650℃を超えることはな い。この温度条件は最終的に得られる結晶化ガラスの表 面を平滑性のよい光沢面にするために重要であって、理 由は定かでないが、上記組成のガラス成形体でも処理温 度が高すぎると粗い表面のものになってしまう。

【0011】上記温度に約30分~2時間保持して結晶 核を生成させた後、温度を約650~850℃、望まし くは700~800℃に上昇させ、この温度に約30分 ~数時間保持すると、β-ユークリプタイト固溶体、次 いでβ-スポジュウメン固溶体が生成する。β-スポジ ュウメン固溶体は、β-ユークリプタイト固溶体よりも 熱膨張係数がやや高いが強度が優れている。従来の結晶 化ガラスの場合、β-スポジュウメン固溶体を生成させ

(4)

5

髙温での熱処理を必要としていたが、本発明による上述 のガラス組成の場合、熱処理温度は高くても800℃で よいから、熱エネルギーの消費がはるかに少なくて済

【0012】得られる結晶化ガラスは、β-スポジュウ メン固溶体の場合、結晶化にともない完全に失透してい るが、それによる表面の荒れは最小限度に抑えられてい て、平均粗さは通常 0.03 μ以下である。表面の平均 粗さが0.02μの結晶化ガラスからなる基材を用いて 製作された反射鏡は、平均粗さが0.002以下の耐熱 10 性ガラスを基材として同様に製作された反射鏡の反射率 の90%以上の反射率を示し、反射鏡基材として十分使 用可能である。β-スポジュウメン固溶体からなる製品 の軟化変形温度は900℃以上であり、700℃までの 温度で連続使用に耐える。耐熱衝撃性にも優れ、600 ℃に加熱してから冷水中に投入する試験によっても破損 しなかった。

[0013]

### 【実施例】

### 実施例1

SiO2 60%, Al2O3 21%, Li2O 5.5%, Ti O2+ZrO2 4%, P2O5 5%, B2O3 2.5%, Z nO+MgO 4%、K2O+Na2O1.5%の組成にな るよう原料を調合し、1500℃で溶融してガラス化 し、これをプレス法により直径80mmの反射鏡の基材形 状に成形した。変形温度が660℃のこのガラス成形体 を570℃に1時間保持した後、毎分3℃の昇温速度で 770℃に昇温し、この温度で1時間保持してから冷却 した。熱処理前透明であった成形体は乳白色になってお り、X線回折図から、 $\beta$ -スポジュウメン固溶体になっ 30 た。 たことが確認された。熱膨張係数(室温~400℃の平 均値) は6×10<sup>-1</sup>/℃、曲げ強度は900kgf/cm²であ った。また、600℃に加熱して冷水中に投入しても破 損せず、耐熱衝撃性も優れていることが確認された。表 面は美麗な光沢面で、その平均粗さは 0.03 μ m以下で あった。製品の所定の位置にTa2 O-SiO2交互多層膜 を蒸着して得られた反射鏡の反射率は、上記と同じガラ スの反射鏡基材に熱処理を施さずに同じ反射膜を蒸着し て得られた反射鏡の反射率を100とすると全可視光領 域にわたり90以上であった。

# 【0014】実施例2

SiO: 53%, Al2O: 25%, Li2O 6%, TiO: +2rO2 4.3%, P2O6 3%, B2O3 3%, PbO +MgO 3.5%、K2O+Na2O 1.4%の組成にな るよう原料を調合し、1470℃で溶融してガラス化 し、これをプレス法により直径80mmの反射鏡の基材形 状に成形した。変形温度が650℃のこのガラス成形体 を600℃に1時間保持した後、毎分5℃の昇温速度で 750℃に昇温し、この温度で1時間保持してから冷却 した。熱処理前透明であった成形体は半透明の乳白色に 50 縁体、電子部品材料など、多くの用途に利用することが

6

なっており、X線回折図から、β-スポジュウメン固溶 体になったことが確認された。熱膨張係数は15×10 -1/℃、曲げ強度は950kgf/cm²であった。また、60 0℃に加熱して冷水中に投入しても破損せず、耐熱衝撃 性も優れていることが確認された。表面は美麗な光沢面 で、その平均粗さは0.025μω以下であった。製品の 所定の位置にTa2 O-SiO2交互多層膜を蒸着して得ら れた反射鏡の反射率は、上記と同じガラスの反射鏡基材 に熱処理を施さずに同じ反射膜を蒸着して得られた反射 鏡の反射率を100とすると全可視光領域にわたり90 以上であった。

### 【0015】比較例1

PbOおよびMgOを含まないほかは実施例2の場合と 同様の原料、すなわちSiO2 53%、Al2O3 25 %, Li2O 6%, TiO2+ZrO2 4.3%, P2O5 3 %、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 3%、K<sub>2</sub>O+Na<sub>2</sub>O 1.4%の原料を1 470℃で溶融してガラス化し、これを実施例2の場合 と同様にして直径80mmの反射鏡の基材形状に成形し た。変形温度が650℃のこのガラス成形体を600℃ 20 に1時間保持した後、毎分5℃の昇温速度で750℃に 昇温し、この温度で1時間保持してから冷却した。熱処 理前透明であった成形体は半透明の乳白色になってお り、β-スポジュウメン固溶体の生成が確認されたが、 製品の表面粗さにむらがあり、粗いところは0.3 μπを 超えた。また、全体としても変形していることが認めら れた。その結果、これに実施例2の場合と同様に多層反 射膜を蒸着して得られた反射鏡の反射率は、研磨ガラス 面に同じ反射膜を蒸着して得られた反射鏡の反射率を1 00とすると、全可視光領域において90に達しなかっ

# 【0016】比較例2

実施例2と同様にして得られたガラス成形体を、650 ℃で1時間保持した後、830℃に昇温して1時間熱処 理した。熱処理前透明であった成形体は乳白色になって おり、X線回折図からβ-スポジュウメン固溶体になっ たことが確認され、曲げ強度は1400kgf/cm²と高か ったが、熱膨張係数は20×10<sup>-7</sup>/℃、耐熱衝撃性は 500℃以下であった。表面の平均粗さは0.05 µm以 上であり、さらに、肉眼で認められるシワもあった。こ の成形体に実施例2の場合と同様にして多層反射膜を蒸 着して得られた反射鏡の反射率は、研磨ガラス面に同じ 反射膜を蒸着して得られた反射鏡の反射率を100とす ると全可視光領域において80前後であった。

## [0017]

【発明の効果】上述のように、耐熱性、耐熱衝撃性およ び機械的強度にすぐれ、しかも従来の結晶化ガラスと違 ってきわめて平滑な光沢表面を本質的に有する本発明の セラミックス成形体は、反射鏡基材として優れているだ けでなく、その特長を生かして、各種光学材料、電気絶 7

できる。また、本発明の製造法によれば、従来の結晶化 ガラスを製造する場合よりもずっと低い温度で結晶化を 起こさせて安価に提供することができ、しかも製品は通 常研磨仕上げを必要としないほど高度の平滑性を有する 表面のものであるから、本発明により、多くの分野で従来よりも容易に平滑度の高い耐熱性材料を利用することが可能になる。